BRIN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI LABORATORIUM RADIASI YOGYAKARTA **FORMULIR** **PENGUJIAN SAMPEL DC SPUTTERING**

ID ELSA : (.....)

No.	Parameter	Jumlah Substrat per Proses	Foto	Keterangan*
1	No. Sampel :..... Material sampel :..... Perbandingan gas Ar:..... ; N_2:..... ; O_2:..... Tegangan:.....kV Arus :.....mA Waktu :.....menit Target :.....			
2	No. Sampel :..... Material sampel :..... Perbandingan gas Ar:..... ; N_2:..... ; O_2:..... Tegangan:.....kV Arus :.....mA Waktu :.....menit Target :.....			
3	No. Sampel :..... Material sampel :..... Perbandingan gas Ar:..... ; N_2:..... ; O_2:..... Tegangan:.....kV Arus :.....mA Waktu :.....menit Target :.....			
4	No. Sampel :..... Material sampel :..... Perbandingan gas Ar:..... ; N_2:..... ; O_2:..... Tegangan:.....kV Arus :.....mA Waktu :.....menit Target :.....			
5.	No. Sampel :..... Material sampel :..... Perbandingan gas Ar:..... ; N_2:..... ; O_2:.....			

	Tegangan:.....kV Arus :.....mA Waktu :.....menit Target :.....			
dst	No. Sampel :..... Material sampel :..... Perbandingan gas Ar:..... ; N_2:..... ; O_2:..... Tegangan:.....kV Arus :.....mA Waktu :.....menit Target :.....			

*Keterangan : dapat diisi apabila material sudah *pre-treatment* (contoh: material sudah di *sandblasting*)

---------- Note ----------

--- selesai ---